

Высоковольтный диод серии В9

Vaher, G.; Vergi, U.; Karuks, O.; Kuusik, E.; Krunk, O.; Tarma, M.; **Tarma, Mati** Применение эпитаксиальной технологии в производстве силовых полупроводниковых приборов : сборник материалов Всесоюзного научно-технического семинара. Часть 1 1978 / с. 5-12 : ил https://www.ester.ee/record=b1273235*est

Результаты разработки эпитаксиально-диффузионного импульсного тиристора

Allikas, E.; Vergi, U.; Karuks, O.; Saks, P.; **Tarma, Mati** Применение эпитаксиальной технологии в производстве силовых полупроводниковых приборов : сборник материалов Всесоюзного научно-технического семинара. Часть 1 1978 / с. 44-49 : ил https://www.ester.ee/record=b1273235*est

Результаты разработок тиристора серии Т13

Vergi, U.; Karuks, O.; Seleninov, K.; Siiner, M.; **Tarma, Mati** Применение эпитаксиальной технологии в производстве силовых полупроводниковых приборов : сборник материалов Всесоюзного научно-технического семинара. Часть 1 1978 / с. 31-38 : ил https://www.ester.ee/record=b1273235*est

Создание и исследование эпитаксиальных многослойных п-р-п+ -структур большой площади

Allikas, E.; Vergi, U.; Vinnal, J.; Saks, P.; Seleninov, K.; **Tarma, Mati** Электротехническая промышленность. Серия: Преобразовательная техника 1976 / с. ?

Экспериментальное исследование статистики температурных полей в горизонтальной реакционной камере эпитаксиального наращивания

Annus, Arno; Vergi, U.; Pint, E. Автоматика и вычислительная техника : [сборник статей] 1971 / с. 39-43 https://www.ester.ee/record=b2083970*est